

Industrieforum „Atmosphärendruck Plasmatechnologien“

Termin: 19. Oktober 2009, 13:00 – 17:00 Uhr

Ort: **RAMADA Hotel, Dresden**
Raum Meißen
Wilhelm-Franke-Str. 90, 01219 Dresden
Tel.: 0351-4782-0

Tagesordnung:

- 13:00 Begrüßung
- 13:15 „Oberflächentechnik mit Barrierentladungen und Mikroplasmen:
Applikationen und Potenziale“,
Dr. Michael Thomas, Fh-IST, Braunschweig
- 13:45 „Atmosphärendruck Plasmatechnologien in der Medizintechnik“,
Prof. Klaus-Dieter Weltmann, INP Greifswald e.V.
- 14:15 „Industrielle Oberflächenaktivierung und -beschichtung im Atmosphärendruck
- Grundlagen und Anwendungen der Openair-Plasma-Technologie“,
Christian Buske, Plasmatreat GmbH, Steinhagen
- 14:45 Pause
- 15:15 “Atmosphärendruckplasmen für großflächige Anwendungen”,
Dr. Ines Dani, Fh-IWS, Dresden
- 15:45 „Plasma-CVD und Plasmaätzen bei Atmosphärendruck - Potentiale in der c-Si
Photovoltaic“,
Dr. Rainer Möller, centrotherm photovoltaics AG, Blaubeuren
- 16:15 Gründung des Fachausschusses „Atmosphärendruck Plasmatechnologien“

Ende gegen 17:00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Anfahrt siehe www.grandcityhotels.com/hotels-dresden/pdf/anfahrtsskizze.pdf